

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по науке, инновациям и

цифровизации

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет»,

доктор химических наук, доцент

О.А. Козадеров

«30» мая 2022 г.



Отзыв

ведущей организации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет» на диссертацию Кааби Сабаха Абеда Давуда «Электрические, оптические и фотоэлектрические свойства легированных кристаллов сегнетоэлектриков-полупроводников $TlGaSe_2$ и $TlInS_2$ », представленную на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств.

В последние годы у разработчиков электронной компонентной базы микро- и наноэлектроники наблюдается значительный интерес к материалам, проявляющим ярко выраженные анизотропные свойства. К этим материалам относятся, в частности, слоистые соединения класса $A^3B^3C_2$, которые проявляют одновременно полупроводниковые и сегнетоэлектрические свойства.

Среди кристаллов типа сегнетоэлектрик-полупроводник можно выделить кристаллы $TlGaSe_2$ и $TlInS_2$. Эти кристаллы обладают свойствами сегнетоэлектриков, которые характеризуются большой диэлектрической проницаемостью, высоким пьезомодулем, наличием петли диэлектрического гистерезиса, уникальными электрооптическими свойствами, и поэтому широко применяется во многих областях современной техники: радиотехнике, электроакустике, квантовой электронике и измерительной технике. Сочетание сегнетоэлектрических и полупроводниковых свойств в одном кристалле может дать неоспоримые преимущества при разработке принципиально новых элементов сенсорики, вычислительной техники, оптоэлектроники и ряда других отраслей современной науки и техники.

В связи с этим тема диссертационной работы Кааби Сабаха Абеда Давуда, посвященной установлению особенностей электрических, оптических и фотоэлектрических свойств легированных кристаллов сегнетоэлектриков-полупроводников $TlGaSe_2$ и $TlInS_2$, является **актуальной задачей** для разработчиков электронной компонентной базы микро- и наноэлектроники, квантовых устройств.

Диссертация состоит из введения, пяти разделов, заключения и списка литературы. Работа изложена на 166 страницах, содержит 90 рисунков и список литературы из 133 наименований. Работа по структуре и объему соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель работы, решаемые задачи, новизна исследований и практическая значимость полученных результатов, приведены основные положения, выносимые на защиту, описана структура и объем работы.

Критический анализ современного состояния исследования легированных кристаллов сегнетоэлектриков-полупроводников $TlGaSe_2$ и $TlInS_2$ проведен **в первом разделе** диссертации. На основе проведенного анализа сформулированы задачи диссертационного исследования.

Автором сделан вывод, что данные о температурных фазовых переходах в TlGaSe₂ и TlInS₂ весьма противоречивы, недостаточно сведений о влиянии примесей на структурные, электрические и оптические характеристики TlGaSe₂ и TlInS₂.

Делается вывод, что полупроводниковые свойства сегнетоэлектриков-полупроводников TlGaSe₂ и TlInS₂ в сравнении с диэлектрическими описаны в литературе недостаточно подробно. В частности, это касается электрических, оптических и фотоэлектрических характеристик TlGaSe₂ и TlInS₂.

Во втором разделе приведены данные по методике выращивания кристаллов TlGaSe₂ и TlInS₂, и морфологических особенностях выращенных кристаллов, которые были определены из результатов сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектрального микроанализа и оптической микроскопии, а также обзор методов исследований, используемых в настоящей работе.

Исследуемые кристаллы были выращены вертикальным методом Бриджмена-Стокбаргера из твердой фазы. Показано, что кристаллы TlGaSe₂ имеют явно выраженный слоистый характер, причем видимые слои совпадают с плоскостями скола.

Исследования показали наличие на поверхностях скола значительного количества крупномасштабных дефектов, форма и химический состав которых различался на поверхностях, полученных сколом вдоль слабо связанных слоев либо перпендикулярно им.

На торцевых сколах кристаллов слои имеют включения в виде единичных дендритов, или в виде их игольчатых скоплений неправильной формы. Сканирование вдоль этих включений при проведении рентгено-спектрального анализа показало, что игольчатые полосы и дендриты образованы селеном

На поверхности плоскостей слоев TlGaSe₂ также можно различить множество отдельных включений или фрагментов различной формы и размера, большинство которых расположено на ступеньках скола. Определение элементного состава по поверхности слоев, выполненное вдоль нескольких линий, пересекавших указанные включения, показали наличие двух типов включений. В одних включениях наблюдается увеличенное содержание Se и уменьшенное содержание Ga по сравнению со средним составом кристалла, тогда как в других имеется избыток Se и недостаток Tl при практически однородном содержании Ga.

У кристаллов TlInS₂, выращенных тем же методом Бриджмена-Стокбаргера, другой вид поверхности. Кристаллы, легированные серебром, бором, эрбием и тербием имели относительно чистые слои, без наростов и включений. Образцы с бором и серебром, в отличие от остальных, имели еще специфические дефекты. На поверхности кристаллов, легированных серебром, наблюдались ямки в виде практически правильных кругов.

В кристаллах, легированных бором, наблюдались ямки прямоугольной формы размерами в несколько десятков микрон.

Основными методиками исследования, используемыми в данной работе, являлись:

Измерение температурных зависимостей полной (комплексной) проводимости образцов. Измерения проводились с помощью измерительной системы на базе рефрижератора замкнутого цикла HFMS компании Cryogenic Ltd, позволявших с высокой точностью и стабильностью измерять проводимость на постоянном и переменном токе, вольт-амперные характеристики, магнитосопротивление, эффект Холла в интервале температуры 1,9-305 К и в постоянном магнитном поле с индукцией до $B = 8$ Тл.

Измерение спектров пропускания и отражения. Измерения осуществлялись с использованием спектрофотометра MC 122 (Proscan Special Instruments - Беларусь). Спектральный диапазон прибора 200 – 1100 нм, спектральное разрешение – не хуже 3,3 нм.

Спектры комбинационного рассеяния света измерялись с помощью конфокального спектрометра Nanofinder High End (Lotis TII, Беларусь – Япония). В качестве источников

возбуждения используется твердотельный лазер, работающий на длине волны 532 нм. Мощность излучения, падающего на образец, ослаблялась до уровня 600 мкВт – 2 мВт для минимизации теплового воздействия на исследуемые объекты. Размер светового пучка на образце около 1 мкм. Обратнорассеянный свет диспергировался дифракционной решеткой 1800 штрихов/мм и детектировался глубоко охлаждаемой ПЗС-матрицей с разрешением не ниже 1 см⁻¹. Поляризаторы в канале детектирования не устанавливались. Спектральная калибровка выполнялась автоматически по линиям встроенной газоразрядной лампы и обеспечивала точность не ниже 1 см⁻¹.

Измерение времени жизни неравновесных носителей. Для возбуждения неравновесных носителей заряда использовался импульсный лазер с длиной волны 580 нм и длительностью импульса 2,5 нс. Время жизни определялось по кинетике спада фотопроводимости бесконтактным способом.

Для исследования структуры образцов TlGaSe₂ и TlInS₂ использовался сканирующий электронный микроскоп типа LEO1455-VP с приставкой для рентгеноспектрального микроанализа. Для визуализации поверхности образцов использовался также оптический микроскоп типа Olimpus UIS-2 и оптическая система с цифровой регистрацией изображения комплекса Nanofinder.

В третьем разделе представлены результаты исследований фазовых превращений в кристаллах TlGaSe₂ и TlInS₂.

В кристаллах TlGaSe₂ легированных железом (0,1-0,2 %), при охлаждении кристаллов в области температур 240-250 К при пропускании тока вдоль плоскостей наилучшего скола наблюдается особенность в виде максимума на температурных зависимостях электросопротивления $R_{||}(T)$, что можно приписать наличию структурного фазового перехода соразмерная – несоразмерная фазы (СФ-НСФ) при температуре T_i . (рис. 1)

В кристаллах TlGaSe₂ легированных железом (0,1-0,2 %), тербием (0,1 %), серебром (0,1-0,2 %), бором (< 1 %) при охлаждении кристаллов в области низких температур 105-120 К наблюдаются особенности (осцилляции $R_{||}(T)$ либо максимум $R_{\perp}(T)$ (см. рис. 2), $\text{Re}G_{||}(T)$ и $\text{Im}G_{||}(T)$) температурных зависимостей электросопротивления и импеданса, что можно приписать наличию структурного фазового перехода несоразмерная –соразмерная фазы (НСФ-СФ) при температуре T_C .

Зависимости $R(T)$ для TlInS₂ не имеют явных особенностей в виде скачков R , указывающих на фазовый переход в диапазоне температур 210-300 К. Однако можно отметить, что в случае легирования этого типа кристаллов эрбием и тербием на кривой $R_{||}(T)$ имеются два участка с изломом при $T= 210$ К, указывающие на изменение энергии активации.

Легирование кристаллов TlInS₂ примесями бора с концентрациями 3 % подавляет все структурные фазовые переходы.

Отмечено также, что у легированных образцов TlGaSe₂ и TlInS₂ положение высокотемпературного фазового перехода СФ-НСФ на шкале температур (ступенька на кривых $R(T)$ в диапазоне 220 – 245 К) зависит от режима измерения: при охлаждении образцов T_i лежит ниже, а при нагреве - выше.

В целом, совместный анализ температурных зависимостей проводимости кристаллов TlGaSe₂ и TlInS₂ на постоянном и переменном токе разного легирования указывает на то, что у обеих серий образцов наблюдается высокотемпературный фазовый переход (в диапазоне 220 – 245 К). В обоих случаях эти аномалии можно связать с фазовым переходом СФ-НСФ около температуры T_i . В то же время низкотемпературные ФП в кристаллах TlGaSe₂ либо не наблюдались, либо ширина температурного интервала существования несоизмеримой фазы сильно уменьшалась, что приводило к сближению критических температур T_i и T_C .

В четвертом разделе приведены результаты исследований электрических и диэлектрических свойств кристаллов TlGaSe_2 и TlInS_2 .

Экспериментально исследовались кристаллы TlGaSe_2 и TlInS_2 , легированные Fe, Ag, B, Tb, Er и Al.

Было установлено, что проводимость на постоянном токе вдоль плоскостей наилучшего скола в области существования соизмеримых фаз (ниже T_C и выше T_i) у легированных кристаллов TlGaSe_2 и TlInS_2 имеет активационный характер с энергиями активации порядка 250 мэВ в низкотемпературной соизмеримой фазе и 40-50 мэВ для высокотемпературной соизмеримой фазы.

Для получения информации о механизмах переноса в легированных кристаллах TlGaSe_2 и TlInS_2 были измерены частотные зависимости действительной части адmittанса G_{\perp} и угла сдвига фаз θ_{\perp} между током и напряжением кристаллов в области температур 80 – 300 К для ориентации тока перпендикулярно плоскости скола образцов.

Измеренные частотные зависимости действительной части адmittанса показали:

1. При промежуточных частотах зависимость $\text{Re}G_{\perp}(f)$ описывается моделью Мотта, что указывает на прыжковый характер переноса носителей заряда.
2. В области температур 80 – 300 К угол фазового сдвига между током и напряжением в диапазоне частот 1-10 МГц достигает значений $+60^{\circ} \div +80^{\circ}$. Это указывает на наблюдение так называемого эффекта «отрицательной емкости», т.е. преобладание индуктивной составляющей в реактивной части адmittанса.

Исследование прыжковой проводимости на переменном токе в области температур ниже комнатной показало, что при температурах ниже 200 К в ряде исследованных образцов наблюдалась линеаризация кривых $G_{\perp}(T)$ в координатах Мотта.

Исследования показали, что в случае электропереноса поперек слоев при понижении температуры происходит переход от прыжковой проводимости с постоянной длиной прыжка к проводимости с переменной длиной прыжка по локализованным состояниям в окрестности уровня Ферми.

В пятом разделе приведены результаты оптических и фотоэлектрических исследований легированных кристаллов TlGaSe_2 и TlInS_2 .

Анализ спектров пропускания показал, что край поглощения составляет: $2,105 \pm 0,025$ эВ для TlGaSe_2 , $2,348 \pm 0,014$ эВ для TlInS_2 .

Вне зависимости от геометрии эксперимента, максимальная интенсивность фотолюминесценции монокристаллов TlInS_2 наблюдается для кристаллов, легированных редкоземельным элементом – эрбием. Из представленных спектров фотолюминесценции нелегированного кристалла TlInS_2 следует, что уменьшение температуры приводит к монотонному смещению сигнала в область больших энергий.

В спектрах TlInS_2 присутствуют узкие линии 2.553 эВ и 2.549 эВ, при этом линия 2.553 эВ соответствует излучательной рекомбинации свободного экситона в TlInS_2 , узкая линия 2.549 эВ соответствует связанному экситону, а широкое низкоэнергетичное плечо, простирающееся в область энергий приблизительно до 2,45 эВ, соответствует её фононным повторениям.

Исследования комбинационного рассеяния света (КРС) кристаллами TlGaSe_2 и TlInS_2 проводились в диапазоне температур от комнатной до 22 К.

Рамановские измерения были проведены на наборе образцов TlGaSe_2 и TlInS_2 , легированных различными примесями.

Эксперименты показали, что спектры КРС всех легированных образцов в основном совпадают со спектрами КРС образцов TlGaSe_2 и TlInS_2 , известными из литературы.

В спектрах КРС кристаллов TlGaSe_2 , легированных бором (1 %), при возбуждении с торцевой стороны при комнатной температуре впервые обнаружена полоса

160 см^{-1} , относительная интенсивность которой определяется поляризацией возбуждающего излучения.

Измерения кинетики спада фотопроводимости показало, что, легирование кристаллов TlGaSe₂ и TlInS₂ различными примесями приводит к образованию примесных каналов рекомбинации, описываемых моделью Шокли-Рида-Холла, через примеси: эрбий, тербий, железо; в кристаллах, легированных бором, возникают центры прилипания носителей заряда; в кристаллах TlGaSe₂, легированных железом 0,1 %, возникает дополнительный канал рекомбинации Шокли-Рида-Холла через глубокие центры, образованные примесью железа, что приводит к уменьшению времени жизни неравновесных носителей заряда до 0,65 мс при 70 К и до 2 мкс при 295 К.

В заключении приведены основные результаты и сформулированы выводы диссертационной работы.

Не вызывает сомнения научная новизна, обоснованность и значимость полученных диссертантом результатов. К наиболее **значимым новым научным результатам**, полученным автором, можно отнести:

1. Обнаружение в легированных кристаллах TlGaSe₂ низкотемпературной осциллирующей зависимости электросопротивления на постоянном токе, связанной с фазовым переходом из соразмерной сегнетоэлектрической в несоразмерную фазу через температуру Кюри T_C , и высокотемпературной аномалии электросопротивления на постоянном токе в виде максимума либо скачка, а также минимума на температурной зависимости действительной части адmittанса связанных с фазовым переходом из несоразмерной в соразмерную фазу при $T = T_i$.

2. Описание проводимости на переменном токе высоко-температурной соизмеримой фазы (выше 250 К) поперек плоскости наилучшего скола легированных кристаллов TlGaSe₂ и TlInS₂ прыжковым механизмом, с частотной зависимостью типа степенного закона Мотта, отличающимся от классического механизма Мотта, но с показателем степени α , зависящим от частоты и меняющимся в диапазоне $0,2 < \alpha < 1,2$.

3. Установление, что реактивная часть адmittанса $\text{Im}G\perp(f)$, измеренного поперек плоскостей наилучшего скола в легированных кристаллах TlGaSe₂, характеризуется преобладанием индуктивного вклада над емкостным для высокотемпературной соизмеримой фазы (выше 250 К) при частотах 1 – 10 МГц, что проявляется в виде эффекта отрицательной ёмкости.

4. Установление, что поляризационно зависимая фотолюминесценция с максимумом на длине волн 605 нм в кристаллах TlGaSe₂, характерная для нелегированных кристаллов, сохраняется в кристаллах, легированных алюминием (0,1 %), неодимом (0,1 %) и бором (1 %), и гасится в кристаллах, легированных другими примесями. Подавление фотолюминесценции связывается с появлением эффективного канала безызлучательной рекомбинации через атомы примесей.

5. Обнаружение не описанной ранее в литературе полосы 160 см^{-1} в спектрах КРС кристаллов TlGaSe₂, легированных атомами бора (1 %), относительная интенсивность которой определяется геометрией опыта и поляризацией возбуждающего излучения.

6. Обнаружение уменьшения времени жизни носителей заряда до 0,65 мс при 70 К и до 2 мкс при 295 К в образцах TlGaSe₂, легированных железом 0,1 %, вследствие возникновения дополнительного канала рекомбинации Шокли-Рида-Холла через глубокие центры, образованные примесью железа.

Результаты работы имеют несомненную **ценность для практики**.

1. Впервые установлено возникновение в легированных кристаллах TlGaSe₂ эффекта отрицательной ёмкости для высокотемпературной соизмеримой фазы (выше 250 К) при частотах 1 – 10 МГц, что открывает возможность разработки планарных (безвитковых) индуктивных элементов для микроэлектроники.

2. Установление прыжкового механизма переноса носителей заряда с показателем степени частотной зависимости электропроводности, зависящим от частоты, в высокотемпературной соизмеримой фазе (выше 250 К) легированных кристаллов TlGaSe₂ и TlInS₂, позволяют осуществить разработку микроэлектронных сенсоров, чувствительных к изменениям температуры кристаллов и частоты переменного сигнала.
3. Впервые показано, что легирование кристаллов TlGaSe₂ атомами бора (1 %) приводит к возникновению полосы 160 см⁻¹ в спектрах КРС этих кристаллов. При этом относительная интенсивность возникающей полосы в спектрах КРС определяется геометрией опыта и поляризацией возбуждающего излучения.
4. Впервые установлено, что легирование образцов TlGaSe₂ железом 0,1 % позволяет на порядок уменьшить время жизни носителей заряда до 0,65 мс при 70 К и до 2 мкс при 295 К.

Результаты диссертационной работы использованы при выполнении научно-исследовательской работы в ФГБОУ ВО ««Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»» в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации по теме «Исследование эффектов резонансного взаимодействия электромагнитного излучения сверхвысокочастотного и терагерцового диапазонов с неоднородными микро- иnanoструктурами и композитами» №16.1575.2014/К, шифр: «Наноскоп-2».

Обоснованность и достоверность полученных диссидентом результатов обеспечивается использованием современной измерительной аппаратуры и апробированных методов измерений при выполнении экспериментальных исследований, обоснованностью выбранного метода описания экспериментальных результатов, обработкой экспериментальных данных с использованием стандартных методов, качественным и количественным соответствием полученных результатов данным из известных литературных источников.

Можно утверждать, что научные положения и выводы сформулированные Кааби Сабахом Абедом Давудом представляются обоснованными и достоверными.

Диссертация содержит хорошо оформленный иллюстративный материал.

Отмечая несомненную научную и практическую ценность диссертационной работы, необходимо сделать ряд **замечаний**:

1. В выводах раздела 3 обнаруженные автором особенности на температурных зависимостях электросопротивления на постоянном токе и действительной части адmittанса на переменном токе автором связываются с фазовым переходом из соразмерной сегнетоэлектрической в несоразмерную фазу в низкотемпературной области и переходом из несоразмерной фазы в соразмерную нормальную фазу в высокотемпературной области. Однако в тексте раздела 3 на стр. 84 автор использует фразу «Исследования температурных зависимостей действительной части адmittанса подтвердили наличие фазовых переходов, наблюдавшихся при изучении электросопротивления на постоянном токе». Наличие фазовых переходов было установлено ранее, а автор связал обнаруженные им особенности с наличием фазовых переходов.

2. В разделе 4 приводятся температурные зависимости сопротивления образца TlInS₂<Tb> в аррениусовых координатах при измерении образца вблизи высокотемпературного фазового перехода из несоразмерной сегнетоэлектрической фазы в соразмерную и обратно (в режимах охлаждения и нагрева), которые несколько отличаются друг от друга. Можно ли сделать вывод о наличии гистерезиса вблизи высокотемпературного фазового перехода?

3. В разделе 4 для интерпретации частотных и температурных зависимостей проводимости на переменном токе и преобладания в реактивной части адmittанса

индуктивного вклада над емкостным для высокотемпературной соизмеримой фазы приводится модель прыжкового механизма переноса носителей заряда с частотной зависимостью типа степенного закона Мотта. Следует ли учитывать при интерпретации экспериментальных результатов наличие омической составляющей проводимости исследуемых кристаллов?

4. В разделе 5 автором не уточняется как влияет на кинетику релаксации фотопроводимости в легированных кристаллах $TlGaSe_2$ и $TlInS_2$ низкотемпературный и высокотемпературный фазовые переходы?

Отмеченные недостатки не носят принципиального характера, поэтому не влияют на общую высокую оценку диссертационной работы.

Защищаемые положения сформулированы в результате выполнения большого объема всесторонних экспериментальных исследований с использованием современной измерительной аппаратуры и обработки экспериментальных данных с использованием стандартных методов, что придает им высокий уровень обоснованности.

Диссертация написана грамотным и профессиональным языком.

Автореферат правильно отражает основное содержание диссертации.

Материалы диссертации изложены в 10 работах, в том числе в 3 статьях в рецензируемых научных изданиях и изданиях, входящих в международные научометрические базы (Scopus, Web of Science), в трудах международных и всероссийской конференциях – 8th International Conference NEET 2013 “New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation”, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013, 5th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Prague, 25th – 26th March 2010, седьмая Всероссийская научной школы-семинара «Взаимодействие сверхвысокочастотного, терагерцового и оптического излучения с полупроводниковыми микро- иnanoструктурами, метаматериалами и биообъектами», Саратов, 2020–2021.

Соответствие содержания научной специальности.

Диссертация Кааби Сабаха Абеда Давуда посвящена установлению особенностей электрических, оптических и фотоэлектрических свойств легированных кристаллов сегнетоэлектриков-полупроводников $TlGaSe_2$ и $TlInS_2$. Она соответствует, согласно приказу Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. № 118 «Об утверждении номенклатуры специальностей, по которым присуждаются учёные степени, ...», научной специальности 2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств (п.1 – Разработка и исследование физических основ создания новых и совершенствования существующих приборов, интегральных схем, изделий микро- и наноэлектроники, твердотельной электроники, дискретных радиоэлектронных компонентов, микроэлектромеханических систем (МЭМС), наноэлектромеханических систем (НЭМС), квантовых устройств, включая оптоэлектронные приборы и преобразователи физических величин, п.2 – Исследование и разработка физических и математических моделей изделий по п. 1, в том числе для систем автоматизированного проектирования и п.4 – . Исследование, моделирование и разработка технологических процессов и маршрутов изготовления, методов измерения характеристик и совершенствования изделий по п. 1).

Результаты представленных в диссертации исследований могут быть рекомендованы к использованию на предприятиях и в организациях электронной промышленности: АО «НПЦ «Алмаз-Фазotron», г. Саратов, АО «НПП «Алмаз», г. Саратов, АО «НПП «Исток» им. Шокина» г. Фрязино, Московская область, институтах Российской Академии Наук: СФ ФГБУН «Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН» г. Саратов, Фрязинский филиал ФГБУН «Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН» г. Фрязино, Московская область, в высших учебных заведениях Министерства науки и высшего образования Российской Федерации: ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт

электронной техники»» г. Зеленоград, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)», ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» г. Самара, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», ФГБОУ «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ», Инженерно-технологическая академия (ТРТИ) Южный федеральный университет г. Таганрог.

Характеризуя диссертацию в целом, следует отметить, что работа Кааби Сабаха Абеда Давуда является законченным научным исследованием. Совокупность научных результатов, изложенных в диссертации, можно квалифицировать как решение задачи, имеющей существенное значение для научного направления в области разработки электронной компонентной базы микро- и наноэлектроники, квантовых устройств, связанной с установлением особенностей электрических, оптических и фотоэлектрических свойств легированных кристаллов сегнетоэлектриков-полупроводников $TlGaSe_2$ и $TlInS_2$.

Заключение. Считаем, что диссертационная работа Кааби Сабаха Абеда Давуда «Электрические, оптические и фотоэлектрические свойства легированных кристаллов сегнетоэлектриков-полупроводников $TlGaSe_2$ и $TlInS_2$ », соответствует критериям п. 9–11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор диссертации Кааби Сабах Абед Давуд заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 2.2.2. Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств.

Отзыв составил:

Заведующий кафедрой электроники
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет», д.ф.-м.н, профессор

Бобрешов Анатолий Михайлович

Отзыв заслушан и одобрен на заседании кафедры электроники ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» протокол № 3 от 24 мая 2022 г.

Почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, Университетская площадь, 1;

Телефоны: +7 (473) 228-11-60 (1800); +7 (473) 220-83-94;

e-mail: bobreshov@phys.vsu.ru

Бобрешов Анатолий Михайлович, доктор физико-математических наук (научная специальность 01.04.03 – Радиофизика), профессор, заведующий кафедрой электроники ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 394018, г. Воронеж, Университетская площадь, 1.

